Japanese Utility Model Laid-Open No. Sho 63-57734

Date of Publication : April 18, 1988

Title of the Device: Semiconductor Manufacturing

Apparatus

What is claimed is:

A semiconductor manufacturing apparatus mounted in a clean room while the clean room is partitioned into a wafer transferring area and a maintenance area characterized in that a sub-operating unit is removably arranged at the maintenance area in addition to an operating unit installed at the wafer transferring area.

Brief Description of the Drawings

Fig.1 is a top plan view for showing a semiconductor manufacturing apparatus of one preferred embodiment of the present utility model.

Fig. 2 is a constitution block diagram for showing a connecting constitution of a control unit of Fig. 1.

1 ... wafer transferring area, 2 ... maintenance area,
3 ... partition, 4 ... main operating unit, 6 ... apparatus
main body, 7 ... sub-operating unit, 8 ... connecting
connector,

In Fig.2: 42 ... keyboard, 61 ... I/O unit, 62 ... microcomputer, 63 ... personal computer, 72 ... keyboard

⑩日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

@ 公開実用新案公報(U)

昭63-57734

⑤ Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

@公開 昭和63年(1988) 4月18日

H 01 L 21/02 G 06 F 15/46 15/46 7168-5F 7313-5B

A - 7168 - 5F

審査請求 未請求 (全1頁)

図考案の名称

半導体製造装置

到実 昭61-151468

@出 願 昭61(1986)10月3日

山口県下松市大字東豊井794番地 日立テクノエンジニア

リング株式会社笠戸事業所内

山口県下松市大字東豊井794番地

日立テクノエンジニア

リング株式会社笠戸事業所内

山口県下松市大字東豊井794番地 株式会社日立製作所笠

戸工場内

创出

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

包出

日立テクノエンジニア

東京都足立区中川4丁目13番17号

リング株式会社・

弁理士 小川 勝男 外1名

匈実用新案登録請求の範囲

クリーンルーム内にウェハ搬送用エリアとメン テナンスエリアとに間仕切りして設置される半導 体製造装置において、前記ウエハ搬送用エリア側 に設けられた操作部とは別に、前記メンテナンス エリア側に副操作部を着脱可能に設けたことを特 徴とする半導体製造装置。

図面の簡単な説明

第1図は本考案の一実施例である半導体製造装

置を示す平面図、第2図は第1図の制御部の接続 構成を示す構成ブロック図である。

1……ウエハ搬送用エリア、2……メンテナン スエリア、3……間仕切り、4……主操作部、6 ······装置本体、 7······· 副操作部、 8······接続用コ ネクタ。



